

# LOL 2000光刻胶Lift off KXN 5735-LO/LOL2000/3000/ROL-7133系列

产品名称	LOL 2000光刻胶Lift off KXN 5735-LO/LOL2000/3000/ROL-7133系列
公司名称	厦门良厦贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10 190号（注册地址）
联系电话	0592-6013840 15396145919

## 产品详情

光刻胶型号：ma-N 400系列/1400系列

适用光谱厚度范围/um：g/h/i-Line 4-12um 分辨率适用工艺：0.5um 负性光刻胶，可用于传统光刻和lift off工艺,适用于高温工艺。

光刻胶型号：AZ nLOF 2000系列

适用光谱厚度范围/um：i-line 2-11um 分辨率适用工艺：0.5um lift off负性光刻胶，耐特高温；可用于RIE工艺。

光刻胶型号：LOR/PGMI

适用光谱厚度范围/um：g/h/i-Line 0.35-7 分辨率适用工艺：0.5um 双层胶工艺。

光刻胶型号：LOL2000

适用光谱厚度范围/ $\mu\text{m}$ ：g/h/i-Line 130nm-300nm 分辨率适用工艺：0.5 $\mu\text{m}$  双层胶工艺。